PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

04-166916

(43) Date of publication of application: 12.06.1992

(51)Int.CI.

G02F 1/1345

(21)Application number: 02-294421

(71)Applicant: RICOH CO LTD

(22)Date of filing:

31.10.1990

(72)Inventor: SHIMAZAKI YUTAKA

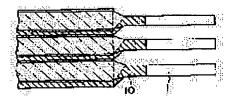
MATSUMOTO FUMINAO

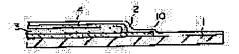
(54) LIQUID CRYSTAL DISPLAY ELEMENT

(57)Abstract:

PURPOSE: To enable uniform display without density dispersion or the like and to realize high duty ratio and low electricity consumption by forming a shading film by a conductive film and by laminating the shade film and a transparent electrode in the stripe state in a zone other than a display part extended from a color filter.

CONSTITUTION: Using a polymer filter substrate 1 with the thickness of $100\,\mu$ m as the substrate 1, an Al film of the thickness of about $2\,\mu$ m is formed as a shading film by an evaporation method and a pattern is formed in the predetermined shape by photolithography. Stripe patterns of R, G and B are formed in the thickness of about $2\,\mu$ m on a color filter 3 by printing. The filter patch is $110\,\mu$ m and the width of the shading layer 10 is 20m. An acrylic resin is formed as a top coat layer 4 by a spin coat method. The planeness on the top coat 4 surface is $0.15\,\mu$ m at R max. An ITO electrode 2 is formed by





photolithography after making a film of the thickness of 800Å with a low temperature spatter method. After that, orientation treatment is given by a polyimide orientation agent so as to form a panel.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

- 1. Title of the Invention: LIQUID CRYSTAL DISPLAY ELEMENT
- Claims
- 1. A liquid crystal display element comprising: a transparent substrate having electrodes disposed in a striped manner, the transparent substrate being subjected to orientation; another substrate having R, G, and B color filters, light-shielding films, a topcoat, and transparent electrodes disposed in a striped manner, the substrate being subjected to orientation and bonded to the transparent substrate with a sealant so as to oppose each other with the transparent electrodes therebetween; and a liquid crystal held between the transparent substrate and the other substrate, wherein the light-shielding films each comprise a conductive film, the light-shielding films and the transparent electrodes in a striped manner overlap each other to electrically connect each other at extensions of the color filers outside a display region.
- 2. A liquid crystal display element according to Claim 1, wherein the light-shielding films and the transparent electrodes overlapping each other serve as interconnecting lead electrodes for establishing connection to an external circuit.
- 3. A liquid crystal display element according to Claim 1, wherein the electrical connection between the light-shielding films and the transparent electrodes is established outside the regions where the lead electrodes are in contact with a circuit board, and only the light-shielding films serve to establish the connection to the circuit board.

[Effects]

According to the present invention, advantageous effects of auxiliary electrodes can be established in simple processes without reducing the aperture ratio of display dots. Thus, uniform images without inconsistencies in density resulting from a voltage drop can be achieved. A high duty ratio and reduced power consumption can also be achieved.

In addition, by forming the overlaps acting as the auxiliary electrodes between the light-shielding films and the transparent electrodes (ITO electrodes) to define the entirety of lead electrodes, or by establishing the connection to a circuit board using only the light-shielding films, the yield of connection to the circuit board and reliability can be increased.

4. Brief Description of the Drawings

Figs. 1 to 3 are structural illustrations according to embodiments of the present invention, and Fig. 4 is a structural illustration of a known element. In these drawings, (a) are plan views and (b) are sectional views.

- 1: lower substrate
- 2: transparent electrode (for example, ITO electrode or segment electrode)
 - 3: color filter
 - 4: topcoat
 - 5: alignment layer 6: liquid crystal
 - 7: transparent electrode (common electrode)

- 8: sealant
- 9: upper substrate 10: light-shielding film

⑲ 日本国特許庁(JP)

① 特許 出願公開

@ 公開特許公報(A) 平4-166916

@Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

@公開 平成 4年(1992) 6月12日

G 02 F 1/1345

9018-2K

審査請求 未請求 請求項の数 3 (全5頁)

⑤発明の名称

液晶表示紫子

②特 願 平2-294421

29出 願 平2(1990)10月31日

79発

裕

東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式会社リコー内

仍発 明 者 松

文 直

東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式会社リコー内 東京都大田区中馬込1丁目3番6号

勿出 頭 人 株式会社リコー

190代 理 弁理士 友松 英爾

発明の名称

被恳衷示案子

- 2. 将許請求の範囲
 - 1. ストライプ状の適明電極が形成されかつ配 向処理された透明基板と、R,G,Bのカラ ーフィルタ、遮光膜、トップコート及びスト ライブ状の透明電極が形成されかつ配向処理 されたもう一方の基板とを透明電極が内側に なるように対向配置し、シール部材にて貼り 合わせ、液晶層を挟持して成る液晶表示素子 において、前記遮光膜は遊哉膜により形成さ れ、遮光膜とストライプ状の透明微値とはカ ラーフィルターの延長上の表示部外の領域で 積層構造とすることにより電気的に接続され ていることを特徴とする被晶投示者子。
- 2. 外部回路との接続用リード電優部が遮光膜 と透明能概との務層構造で構成されている語 求項1記載の被品表示剥子。
- 進光膜と透明電極との電気的な接続は、り

ード電伝上の回路基板との接続部外の領域で 行ない、四路基板との接続部は遮光膜単層で 行なう請求項1記載の被品表示影子。

発明の詳細な説明

(技術分野)

水発明は、カラー液晶表示素子に関する。 〔從來技術〕

カラー液晶表示装置、特に単純マトリクス方 式を用いた場合の被晶セルの一般的な構成を第 4 図に示す。ガラス、ポリマー等の透明基板上 に印刷法、染色法及び顔料分散法等の方法によ りR,G,B3仏のカラーフィルターをストラ イプ状波いはモザイク、ちどり状に形成する。 各フィルター周の色ぬけを防ぐために各フィル ター間にプラックマトリクスと呼ばれる遮光層 を設けることもよくあり、これにはクロム、ア ルミ、ニッケル等の金風層或いは思色フォトレ ジスト等が用いられている。

単純マトリクスタイプのカラー被品表示装置。 で現在主流となっているのはSTN方式で、こ

の方式においては均一な表示色を得るためには、上下基板間のギャップを厳密にコントロールする必要があり、要求されるギャップ特度は0.1~0.2μαである。カラーフィルター形成直後の表面はReax値で0.8~1.5μmの表面和さであるため通常フィルター上にはアクリル系機脂等からなるトップコート層が設けられている。透明電材料としてはJTOが主流であり、蒸音、スパッタ、イオンプレーティング等の方法により形成される。

カラー被暴表示装置では、通常のモノクロモードにくらべてR,G,Bの3色で一つの表示ドットが構成されるために、セグメント方向では、3倍のドット徳度が必要となる。現在OA用被晶表示装置では640×400(480)ドットが主流であり、カラー表示の場合表示領域内でのセグメント方向での電優となる。被品表示容量は今後で80μm程度となる。被品表示容量は今後であり、電低のピッチ、幅ともにさらに小さくなると考えられる。

- 3 -

形成等が試みられている。補助包値の形成は設示容量が増し表示ドットの面積が微細化していることを考えると表示ドット以外の領域に形成することが望ましい。過去に遮光膜を金属で形成し補助電極として使用することが試みられているがこれは開光率及び透過率を低下することなく、低抵抗化が可能なため有効な方法と考えられる。

特別昭61-51127号では避光度としての金属配線とトップコート層上のITO電極とをトップコート層上のITO電極とをトップコート層上のITOの側ととをトップコート層上のITOの例としてが適じて電気的に接続している。他の例として特別の1-51126号では、R、G、Bのフィルター上に直接ITO電極を形成したがらかれた金属配線と電気的に接続されている。しかれた金属配線と電気合い、プロセスがら前者の場合トップロセスがら前者の場合トップロセスがら前者の場合トップロセスがらが出るであるコンタのトであることにである。これの個域であるコンタのトであることにである。

高表示容量化に伴なう電極の高密度化に加えて 高デューティー比化及び低消費電力化が望まれ ており、これら違成のための技術課題の!つに 電極材料の低抵抗化がある。

ITO膜育体の改良による低抵抗下は限界に 遂しつつあるため膜の多層化或いは補助健極の

- 4

能性がある等の問題がある。一方後者の例の場合はITO概核と金属配線との程気的接続が聴光膜である金属配線の一部で行なわれるため隣接するドットとのショートを生じないためには 窓なり部の幅が大幅に制限され、さらにトップコートを形成する場合ITO銀橋上になる等の問題が生じる。

(目 的)

本発明の目的は、開光率および光透過率を低下させることなく、高少留りでプロセス上簡単に補助電極効果を実現し、表示の均一な、高デューティー比および低消費電力化の可能な新しいタイプの液晶表示素子を提供する点にある。

〔樗 成〕

本発明の第1は、ストライプ状の透明電極が 形成されかつ配向処理された透明基板と、 R. G. Bカラーフィルター、遮光膜、トップコー ト及びストライプ状の選明電極が形成されかつ 配向処理されたもう一方の基板とを選明電極が 内側になるように対向配置し、シール部材にて 貼り合わせ被品層を抉持して成る被品数示案子において、前記避光膜は薄電膜により形成され、 避光膜とストライプ状の透明電優とはカラーフィルターの延長上の表示部外の傾域で積層構造 とすることにより電気的に接続されていること を特徴とする波島表示素子に関する。

本発明の第2は、外部回路との接続用リード 電極部が遮光膜と透明電極との積層構造で構成 されている請求項1 記載の液晶表示素子に関す

本発明の第3は、遮光膜と透明電極との電気 的な接続はリード電極上の回路拡張との接線部 以外の領域で行ない、回路拡振との接続部は遅 光膜単層で行なう請求項1記載の液晶表示系子 に関する。

本発明は、前記特徴により補助健極形成プロセスを簡単かつ歩町り良く行なうことが出来る。さらに避光膜形成時にリード電極部にも同時に、補助電極を形成し、回路基板との接続歩留りを前上させることも出来る。

- 7 -

コート層4の無い部分でITO電低2と遮光膜 10とは殺層構造となり、電気的な導通がとれる。 (実施例)

灾旅例1

第1回に本実施例の構造を示す。基板1として厚さ100μmのポリマーフィルム基板1を用い避光膜10として厚さ約2μmのA1膜を蒸粉 状により形成し、フォトリソ法により所定の形状にパターンを形成した。カラーフィルター3は印刷法によりR、G、Bのストライブルター3は印刷法によりR、G、Bのストラインメートの表別であると、カラーンは110μm、選先用10の市は20μmとした。トップコート圏4としてアクリル系樹脂を、ストップコート圏4としてアクリル系樹脂を、ストップコート圏4としてアクリル系樹脂を、ストップコート圏4としてアクリル系樹脂を、ストップコートとしてアクリル系樹脂を、ストップコートとしてアクリル系樹脂を、ストップコートとして、カーとした。ドップコートとしてアクリル系樹脂を、ストップコートとして、カーとした。日間低2カトリン法により形成した。その後ポリイミトの利により配向処理し、パネルを形成した。

本実施例で避光階10とJTO2との積層箇所

以下関面に基づいて本発明を詳細に設明する。 第4回の従来型撥成のカラー液晶炭示装置の場 合、下盤板1の形成プロセスは、遮光膜10、力 ラーフィルター3、トップコート4、透明電極 2の順に行なわれる。本発明では遮光膜10は第 1~3国のようにフィルター形成部つまり設示 傾域の外側にまで形成する。フィルター形成役 のトップコート層4の形成は図のようにカラー フィルター 鋭部までとし、上記の遮光腹延長部 にはトップコート層は無い。これはあらかじめ マスキングを行なってトップコート4を形成す るか、或いはトップコート4を全面形成後エッ チングにより上記構造としても良い。…般的に シール材との密着性或いはシール時の加熱、加 圧を考慮してシール部を含みその外側の領域で はトップコート個々を設けないことが多い。ト ップコート形成後1TO膜2の製膜、エッチン グにより透明な極2を形成する。前述の遮光膜 10は、表示領域外ではこのITO電極2と同じ ッチになるように形成されているため、トップ

- 8 -

はリード電機領域の一部で行ない又、カラーフィルターの延長上の両縮部で行なった。本火施 例で形成されたカラー被品パネルは表示領域内 での租圧降下による強度むらも無く極めてすぐ れた表示性能を示した。

夹施例 2

第2回に示されているように、ITO低極2 と恋光膜10との積層箇所をリード電機部の全域 とした。この結果実施例1の表示性傷に加え、 回路基板とのヒートシール接続歩旬りが向上し、 又接続の信頼性も向上した。

实施例 3

第3回に示されるようにJTO電極2の形成はリード電極の一部の避光膜10との報用部までとし、回路拡板との接続は遮光膜で行なった。この結果実施例2と同様の効果がみられた。

〔効 果〕

--123-

本発明により、表示ドットの開光率を低級させることなく、又プロセス上簡単に補助機構効果を実現できる。これにより、健圧降ドによる

9 …上基板

10…遮光膜

表示内の濃度ムラ等のない均一表示が可能とな り、商デューティー比化及び低消费電力化も実 現できる。

また、補助電極としての遮光膜と透明電極 (ITO電極) との徴恩部分を、リード電極の 全域で行なうか、もしくは回路勝板との接続部 の電極を避光膜単層とすることで回路拡振との 接続歩留り及び信頼性の向上が実現できる。

4. 図面の簡単な説明

第1回~第3回は、本発明の具体的構造例を 示すものであり、第4図は従来タイプの構造例 を示し、(a)はいずれも平面圏、(b)はいずれも 斯面図を示す.

1…下蒸板

2 … 透明電極 (たとえば ITO電極、セグメント電極)

3…カラーフィルター

4…トップコート

5 …配向層

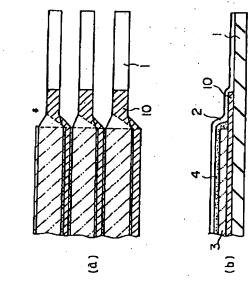
7…透明電板(コモン電極)

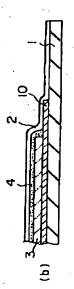
8…シール材

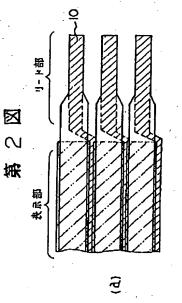
図

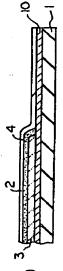
無

- 11 -

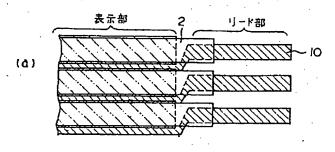


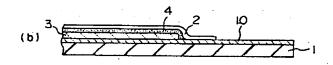






第3図





第 4 図

